



Fachpresseinformation

Seite: 1 von 3
Datum: 08. Januar 2015

Jenoptik präsentiert breites Produktspektrum auf der SPIE BiOS 2015.

Auf der weltgrößten Messe für die biomedizinische Optik- und Photonik-Industrie, der SPIE BiOS Expo, am 7. und 8. Februar 2015 in San Francisco zeigt die Jenoptik-Sparte Laser & Materialbearbeitung ihre Produkt-Highlights für medizinische Anwendungen.

Beinahe täglich gibt es neue Entwicklungen in der Photonik-Industrie. Auch die Jenoptik-Sparte Laser & Materialbearbeitung arbeitet permanent daran, ihre Produkte zu verbessern und an die stetig steigenden Kundenanforderungen anzupassen. Auf Stand 8916 in der Südhalle des Moscone Centers präsentiert Jenoptik aktuelle Neuheiten und Weiterentwicklungen für verschiedenste medizinische Anwendungen.

Hochleistungs-Halbleiterlaser mit 760 Nanometer

Jenoptik erweitert ihr Produktpotfolio für medizinische Anwendungen mit Hochleistungs-Halbleiterlasern, die bei 760 Nanometer emittieren. Diese Wellenlänge, die bisher nur mit Alexandrit-Lasern erreichbar war, wird in der Dermatologie und der medizinischen Haarentfernung genutzt. Die neuen 760-Nanometer-Halbleiterlaser sind effizient, robust, zuverlässig und für medizinische Anwendungen voll qualifiziert. Mit einem Füllfaktor von 30 Prozent und einer Resonatorlänge von 1,5 mm liefern die Laserbarren 40 Watt optische Leistung bei einer Effizienz (WPE) von über 50 Prozent.

Auf der SPIE BiOS präsentiert Jenoptik Strahlquellen auf Basis dieser neuartigen Halbleiter. Diese sind hocheffizient und zeichnen sich durch eine kompakte und leichte Bauweise aus. Die Halbleiter-Stacks bieten den Kunden eine Brauchwasserkühlung und ein Fenster für eine einfache Integration in Dermatologie-Handstücke. Darüber hinaus sind die neuen Halbleiter an die Pulslängen und Wiederholraten angepasst, die für die thermokinetische Selektivität und somit die moderne Epilation notwendig sind.



20 Watt-Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 1.470 Nanometer

Auch bei den fasergekoppelten Diodenlasern hat Jenoptik ihr Produktportfolio erweitert: Neben den bereits verfügbaren Wellenlängen von 808 bis 976 Nanometern stehen den Kunden jetzt auch Diodenlaser mit 1.470 Nanometer zu Verfügung. Mit einer Ausgangsleistung von 20 Watt bei 70 Ampere und einer hohen Brillanz (400 µm Faserkern NA 0.22) ist dieses Modul ideal für den Einsatz in der endovenösen Lasertherapie geeignet. Das Jenoptik-Modul verfügt über Faser-Detektion, Pilotlaserfunktion und Leistungs-Monitoring und ermöglicht somit eine unkomplizierte Integration in die Geräte beim Endkunden. Gleichzeitig enthält es alle notwendigen Sicherheitsfeatures, um eine Zertifizierung nach DIN EN 60825-1 erfolgreich zu gestalten.

Die redundante, induktive Fasersensorik schont die empfindliche Oberfläche der Anwendungsfaser und erhöht somit deren Langlebigkeit. In Verbindung mit einer standardisierten SMA 905-Kopplung erhält der Endkunde ein vielseitig einsetzbares Modul. Dessen Robustheit und Langlebigkeit wird durch einen fest verschraubten Faseradapter weiter verbessert, da dieser unabsichtliche Einwirkungen auf den Faserstecker im realen Einsatz als Medizinlaser toleriert.

Scheibenlaser JenLas® D2.mini 8W mit Steuerelektronik

Auch der bewährte grüne Scheibenlaser JenLas® D2.mini mit einer Ausgangsleistung von bis zu 8 Watt (cw) wird in San Francisco zu sehen sein. Um die direkte Integrierbarkeit zu verbessern, ist die D2.mini-Serie von Jenoptik nun auch mit einer OEM-Industrieelektronik oder in einer kompakten, medizintechnisch nach EN60601 geprüften Variante erhältlich.

Der frequenzverdoppelte, diodengepumpte Scheibenlaser besitzt eine hohe Strahlqualität und eine Wellenlänge von 532 Nanometer. Neben seiner gesteigerten Leistung erlauben das OEM-Design und das geringe Bauvolumen eine einfache Integration in verschiedene Laserbehandlungssysteme beim Kunden sowie eine Miniaturisierung der Endgeräte.

Der JenLas® D2.mini basiert auf der bewährten JenLas® D2-Technologie von Jenoptik. Als Strahlquelle wird der Laser speziell in der Medizintechnik eingesetzt, hier vor allem in der Augenheilkunde zur retinalen Photokoagulation, aber auch in der Laserendoskopie und Dermatologie. Neben der medizinischen Anwendung wird der Laser ebenfalls erfolgreich für Lasershows und Projektionen genutzt.



Erfahren Sie mehr auf der SPIE BiOS in San Francisco vom 7. bis 8. Februar 2015 in der Südhalle des Moscone Centers, Stand 8916.

Bilder stehen in der Jenoptik-Bilddatenbank unter [Laser & Materialbearbeitung / Presse](#) zum Download bereit.

Jena, 08. Januar 2015

Zur Jenoptik-Sparte Laser & Materialbearbeitung

Jenoptik zählt mit der [Sparte Laser & Materialbearbeitung](#) zu den führenden Anbietern von Lasertechnologie und bietet Produkte und Lösungen entlang der kompletten Wertschöpfungskette der Lasermaterialbearbeitung – von der Komponente bis zur kompletten Laseranlage. Im Bereich Laser hat sich das Unternehmen auf qualitativ hochwertige Halbleiterlaser, zuverlässige Diodenlaser als Module und -systeme sowie innovative Festkörperlaser wie zum Beispiel Scheiben- und Faserlaser spezialisiert. Mit diesem Produktportfolio ist Jenoptik der ideale Partner für den gesamten Pulsbreiten-Bereich von cw bis fs. Bei den Hochleistungsdiodenlasern ist das Unternehmen weltweit anerkannter Qualitätsführer. Im Bereich Laseranlagen entwickelt und fertigt Jenoptik Lasermaschinen, die im Zuge der Prozessoptimierung und Automatisierung in Fertigungslien der Kunden integriert werden. Diese dienen der Bearbeitung von Kunststoffen und Metallen. Dabei ermöglichen die Laseranlagen der Jenoptik die Bearbeitung mit höchster Effizienz, Präzision und Prozesssicherheit. Zusätzlich können die Kunden in den Applikationseinrichtungen verschiedene Laserstrahlquellen und -maschinen testen und damit die optimale Lösung für Ihre Applikation finden. Abgerundet wird das Produktportfolio durch energieeffiziente und umweltfreundliche Abluftreinigungsanlagen für die rückstandsfreie Beseitigung von Schadstoffen, welche in der Laserbearbeitung und anderen industriellen Prozessen entstehen.

Kontakt

Claudia Böhme
Manager Marketing & Kommunikation
Sparte Laser & Materialbearbeitung
Telefon: +49 3641 65-3652 | Fax: -4011
E-Mail: claudia.boehme@jenoptik.com
www.jenoptik.com/lm

Nadine Kestner
Marketing & Kommunikation
Sparte Laser & Materialbearbeitung
Telefon: +49 3641 65-4366 | Fax: -4011
E-Mail: nadine.kestner@jenoptik.com
www.jenoptik.com/lm